



作品番号：29532420

作品タイトル：大船遺跡

作家：田中 正秋

キャプション：

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：北海道 函館市

撮影年月日：2021/05/31

学術名：

クレジット表記：(c)Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：6000px × 4000px

印刷サイズ：43.5cm × 29cm

データサイズ：10.5MByte

ファイル形式：JPEG